

工业硅科技新进展

作者：何允平，王金铎主编

出版社：北京：冶金工业出版社

出版日期：2003.07

总页数：367

介绍：本书汇总了20世纪80年代末以来国内外工业硅生产、科研、设计等方面取得的成果和经验。

说明：登录教客网(<https://www.jiaokey.com/book/detail/11203921.html>)查找全本阅读方式

工业硅科技新进展评论地址<https://www.jiaokey.com/book/detail/11203921.html>

教客网提供千万本图书阅读地址。